PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62 -174638

(43) Date of publication of application: 31.07.1987

(51)Int.CI.

GO1N 21/88 G11B 7/26

(21) Application number: 61-016105

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22) Date of filing: 28.01.1986 (72)Inventor: KORI TOSHIYUKI

GOTO YOSHIKAZU FUNAKOSHI HIROMASA

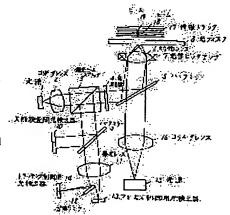
(54) INSPECTING DEVICE FOR MANUFACTURING OF PHOTORECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To inspect a defect after variation in the reflection factor of a medium simultaneously with the variation in the reflection factor by providing the 1st optical system and the

2nd optical system.

CONSTITUTION: Laser light from a light source 1 passes through a collimator lens 2, a polarization beam splitter 3, a ?/4-wavelength plate 4, a half-mirror 5, and an objective 6 and a laser beam 14 is converged on an information track 17. Laser light from a light source 15, on the other hand, passes a collimator lens 15, the mirror 5, and the lens 6 to form a beam 19 striking on plural tracks on a disk 8. A specific information track is traced by the beam 18 and while the medium is caused by the beam 19 to vary in reflection factor, defect inspection after the variation in reflection factor is performed by a photodetector 10. The beam 18 is jumped over plural tracks after traces the specific track 17 by one round to cause the variation of the reflection factor of the medium uniformly at a high speed over the entire surface and also enable the defect inspection after the variation in the reflection factor at the same time.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(J.P)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62-174638

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)7月31日

G 01 N 21/88 G 11 B 7/26 G-7517-2G 8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称

光記録媒体製造検査装置

②特 顧 昭61-16105

20出 願 昭61(1986)1月28日

母 明 者 郡 俊 之 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内母 明 者 後 藤 芳 和 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内母 明 者 船 越 裕 正 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内母出 願 人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

EA 255 :

- 1 登明の夕秋
 - 光記録媒体製造検査装置
- 2、特許請求の範囲
 - (i) 反射率の変化を利用して情報を記録及び消去できる相変化型光記録媒体に、反射率変化を起こす所定のパワー密度を有し複数トラックにまたがる第1のビームを照射する第1の光学系と、フォーカス、トラッキング制御及び欠陥を検出する信号を導く第2の光学系とを備えたことを特徴とする光記録媒体製造検査装置。
- (2) 第1のビームで光記録媒体に反射率変化を起 こすと同時に第2の光学系にて反射率変化後の欠 陥検査をすることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載の光記録媒体製造検査装置。
 - (3) 欠陥検査の手段として、あるトラックを1回 転トレースして、第1のビームで反射電変化を起 こすと同時に第2の光学系で前配トラックの欠陥 検査をした後、前配第1のビームの照射にて反射 率変化を起こすトラック本数分以内のジャンピン

グをし、トラックを1回転トレースして前配操作を繰り返すことを特徴とする特許請求の範囲第1 項または第2項記載の光配録媒体製造検査装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は蒸着あるいはスパッタリング方法で製造される相変化型光配母媒体に反射率変化を起こし、前配光配母媒体を配母及び消去が可能になる様にする(以下とれを初期化という)光配母媒体製造検査装置に関するものである。

従来の技術

一般に、Te 酸化物を中心とする薄膜は、その形成時には相対的に光学定数の小なる状態であるため、配母方向として光学定数の大なる状態から小なる状態への変化を使う場合には、ひとまず薄膜の光学定数を大なる状態へ変えておくことが必要である。従って前配薄膜を使った光配母媒体を製造するには光配母媒体製造装置で初期化する必要がある。前記初期化は、光学式配母再生装置で1トラックずつ行うことも可能であるが処理時間

が多くかかるので、ディスク製造時に初期化専用 装置を用いることが有効である。

従来の配母媒体製造装置では、例えば特別昭 60-106031号公報に示されているように、 光学定数 n , k 等を大なる状態から小なる状態、 あるいは小なる状態から大なる状態へと、いずれ の方向でも情報配母又は消去可能である光記母媒体に大パワーで連続出力のレーザー光を幅広くディスク上に照射し、光ディスクの全面を高速に光 学常数が高い状態に変化させることにより光記母 媒体を初期化していた。

発明が解決しよりとする問題点

しかしながら、この装置では欠陥検査のため再 度ディスクを走査しなければならない。従って、 ディスク製造工程としてはリスクが生じ、コスト アップになるという問題点があった。

問題点を解決するための手段

本発明は反射率の変化を利用して情報を配録及び消去できる相変化型光記録媒体に、反射率変化を起こす所定のパワー密度を有し複数トラックに

ッタ。4は 1/4 放長板である。5はハーフミラー である。8は対物レンズ、7は対物レンズ8をフ * - カス及びトラッキング方向に動作させる光学 ピックアップであり、ポイスコイルモータ等の既 知の駆動手段にて構成される。8はディスクであ る。9はハーフミラーである。10は先検出器で ディスク8からの反射光を受光する。11は集光 レンズ、12は分割ミラーである。13はフェー カス制御用光検出器で2分割の光検出器より構成 されている。14はトラッキング制御用光検出器 でフォーカス制御用光検出器13と同様を構成で ある。15はAr レーザーである。16はコリメ ータレンズでレーザー光原15からのレーザー光 を平行光にする。17は情報を配録するトラック 構、18はレーザー光原1からのレーザー光でデ ィスク8上に形成された約 ¢ 1 μm のピーム、19 はレーザー光源18からのレーザー光でディスク B上に形成された複数トラックにまたがるヒーム

以上のように構成された光配母媒体製造検査装

またがる第1のビームを照射する第1の光学系と、フォーカス、トラッキング制御及び欠陥を検出する信号を導く第2の光学系とを備え、前配第1のビームで前記光記録媒体に反射率変化を起こすと同時に前配第2の光学系にて反射率変化後の欠陥検査をするものである。

作用

本発明は上記した構成により、所定のパワー密度を有し複数トラックにまたがる第1のビームを相変化型光記録媒体に限射することによって前記光記録媒体の全面に反射率変化を起こし高速に前記光記録媒体を初期化すると同時に、フォーカス、トラッキング制御及び欠陥を検出する信号を導く第2の光学系にて反射率変化後の欠陥検査をし、ディスク製造工程のリスクを少なくできる。

寒 施 例

図は本発明の実施例を示した図であり、1 はレーザー光源で一定光量のレーザー光を発光する。 2 はコリメータレンズでレーザー光源1 からのレーザー光を平行光にする。3 は偏光ビームスブリ

置について以下その動作について説明する。レー ザー光顔 1 から出たレーザー光はコリメータレン メ2を通過して平行光となり個光ピームスプリッ ター3、 1/4波長板4を介し、ハーフミラー6で 反射させ対物レンズ6の光軸からずらせて対物じ ンズ6化入射させディスク8上に約 φ 1 μm のピ ームを形成する。ととでディスク8は面扱れ及び 芯振れをともなって回転しているので、所定の情 報トラックにレーザーピーム18を築光させるた めに、後述するフォーカス誤差信号及びトラッキ ング娯楽信号に基づいて光学ピックアップでに製 動電圧を印加して対物レンズのをフォーカス方向 及びトラッキング方向に動作させ、レーザー光を 所定のトラックに追従させている。ディスク8か らの反射光は入射光路と逆光路をたどり、 1/4波 長板4を2度通過するととにより入射光と9°° 傷光された光となり偏光ピームスプリッタ3で分 燈され、ハーフミラー9Kよって2方向に分がれ、 一方は光校出巻10に他方は泉光レンズ11尺人 射する。集光レンズ11を出た反射光は分割ミラ

特開昭62-174638(3)

-- 12によって分割され、一方はフォーカス制御 用光検出器13に集光され、他方はトラッキング 制御用光検出器14に集光される。フォーカス制 御用光検出器13及びトラッキング制御用光検出. 器14は2分割の光検出器より構成され、各々の 光検出器からの差動出力によりフォーカス製差信 号及びトラッキング誤差信号を作り出す。これら の誤差信号を前述した光学ピックアップでに駆動 電圧を印加するととによりフォーカス制御及びト ラッキング制御がなされる。一方レーザー光源15 から出たレーザー光はコリメータレンズ18を通 過してハーフミラー5を介して対物レンズ8亿入 射させ、ディスクB上に複数トラックにまたがる ビーム19を形成する。前記ピーム18にて所定 の情報トラックにトレースさせ、前記ピーム19 において前記光記録媒体の反射率変化を起とすと 同時に前記光検出器10にて反射率変化後の欠陥 検査をする。ことでピーム18は所定の情報トラ ックを1回転トレースした後複数トラックジャン ピングする様にし、前記光記録媒体の全面にわた

頭15で形成された複数トラックにまたがるビー ムo

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

って一様化かつ高速化反射率変化をさせ、同時に 反射率変化後の欠陥検査を可能にしている。

祭明の効果

以上述べてきたように、本発明によれば相変化型光記録媒体の反射率変化と同時に反射率変化後の欠陥検査が可能となるので、ディスク製造リスクが小さくなりコストダウンを図るととができた記録媒体製造検査装置としては極めて有効である。・・

4、図面の簡単な説明

図は本発明の一実施例における光記録媒体製造 検査装置の原理図である。

